

2009mini分析展 新技術セミナー開催及びラボ機器展示会

アジレント・テクノロジー、ゲステルKK、金陵電機共催

御客様に置かれましては、ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
また、平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

以前より、分析展に御興味を頂きますが幕張メッセでの開催となり、遠方のため参加を断念される声を多数頂戴いたしました。
この度、御客様の声を反映させるべく「2009mini分析展」を開催する運びとなりました。
今回はAgilent 新製品トリプル四重極GC/MS、LC/MS、食品、香料を始めとしたGC分離ソリューション等の紹介をさせていただきます。
また、同時開催で金陵電機1F ラボにおいて展示会を行います。
展示会ではAgilent LC、LC/MS、GC/MS、Gerstel製品、OI製品 の装置のデモンストレーションを行います。

皆様方に御披露目致したく存じます。
ご多忙の折とは存じますが、御参加頂けますよう心よりお待ちしております。

敬具

金陵電機株式会社
取締役 分析営業部
石川 賢三

開催日程 2009年10月6日(火)
開催場所 金陵電機(株)本社ビル

●2009mini分析展プログラム

時間割	新技術セミナー 7F会議室	Lab実機デモ 1F Lab Room
9:30～	受付開始	
9:55～	開催あいさつ	
10:00～	ガスクロマトグラフ講座／分離編 「キャピラリーフローテクノロジー」「Low Thermal Mass(LTM)」「におい分析～ゲステル流」	LC/メソッド開発ソフト ～ChromSword～ 高速、高分離 LC
11:15～	ガスクロマトグラフ講座／検出編 「アジレントが提案する理想の検出器とは」 「O・I・Analytical社パルスドFPD」	トリプル四重極LC/MS/MS
12:15～	お昼休み(昼食をご用意しております)	フリー見学
13:15～	液体クロマトグラフ講座 「世界最高性能を持つ究極のUHPLC」 「HPLC+温度～ゲステル流」	<GERSTEL> 1次元/2次元切替GC/MS ～におい嗅ぎ実演～ GC/検出器&MSの同時分析
14:35～	液体クロマトグラフ講座 「トリプル四重極LC/MS/MS、LC/TOF-MSを使用した 食品、環境分析の ^⑧ 分析法」	Q-MS精密質量解析ソフト ～ MassWorks ～
15:25～	解析講座 「MSデータ用多変量解析ソフト」 「におい分析～ゲステル流 Part II(データ解析編)」	フリー見学
～16:30	終了	



Agilent Technologies

日時/場所

日程 2009年10月6日(火)
場所 金陵電機(株)本社ビル
 7階会議室
 大阪市淀川区新高3-3-11

<http://www.kinryo-electric.co.jp/analys2/top/main.html>

受付開始 9:30~

新技術セミナー 10:00~

ラボ見学会 10:00~17:00

※昼食をご用意しております。

会場へのアクセス

阪急宝塚線 三国駅下車
 (梅田より3駅)徒歩約5分
 新大阪駅より

徒歩約25分、タクシー10分

会場地図



金陵電機株式会社 アプリケーションセンター
 〒532-0033 大阪市淀川区新高3-3-11 金陵ビル

『2009mini分析展』参加申込書

<FAX用申込み用紙>

<input type="checkbox"/> 10月6日(火)会場に申し込み	
勤務先所在地	〒
会社名 / 所属団体名	
事業所 / 所属	役職:
参加者氏名	
電話番号	
FAX番号	
E-mailアドレス	
上記アドレス宛に新情報満載のe-mailニュースをお届けします。受信を希望しますか? <input type="checkbox"/> 希望する <input type="checkbox"/> 希望しない <input type="checkbox"/> 受信(今後も希望)	

- セミナー当日は、弊社からお届けする受講票(FAXまたはe-mail)をご持参ください。
- 上記情報は、個人情報保護法に準拠して、取り扱いさせていただきます。

● お問い合わせ先 ●

金陵電機(株) 分析営業部 セミナー担当:中西

電話:06-6394-1163 FAX:06-6394-5250 e-mail: chemianalysis@kinryo-electric.co.jp



Agilent Technologies